### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 56021279 A(43) Date of publication of application: 27.02.1981

(51) Int. Cl G06K 11/06

G06F 3/03

(21) Application number: 54096730 (71) Applicant: SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

(22) Date of filing: 31.07.1979 (72) Inventor: ISSHIKI NORIO

SAKAMOTO FUKUMA TANAKA MASATOSHI OOKA AKIHIRO

SATO KOJI

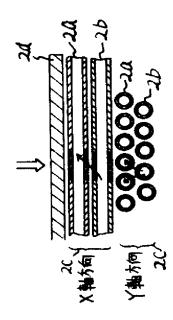
(54) **TABLET** 

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To make ease of writing independently of types of writing tools, by combining the pressing leakage fiber in which the refraction index is changed by pressing two directions in mesh.

CONSTITUTION: The plate shape coordinate detector 2 consists of the light emitting side pressing leakage fiber and the photo detection side pressing leakage fiber. Under the photo detection side pressing leakage fiber 2a, the light emitting side pressing leakage fiber 2b is located in parallel to form the fiber set 2c. A number of parallel fiber sets 2c are located so that they are combined into two directions of X and Y axes. On the double layer of the fiber sets 2c, the light shield sheet 2d is located.

COPYRIGHT: (C)1981,JPO&Japio



## (19) 日本国特許庁 (JP)

## ① 特許出願公開

# ⑫ 公開特許公報 (A)

昭56—21279

50Int. Cl.3 G 06 K 11/06 G 06 F 3/03 識別記号

广内整理番号 7622 - 5 B2116-5B

函公開 昭和56年(1981)2月27日 発明の数 審査請求 未請求

(全 4 頁)

64タブレツト

②特

昭54-96730

22出 願 昭54(1979) 7 月31日

72発 明 者 一色功雄

> 大阪市此花区島屋1丁目1番3 号住友電気工業株式会社大阪製

作所内

72 発 明 老 坂本福馬

> 大阪市此花区島屋1丁目1番3 号住友電気工業株式会社大阪製 作所内

72)発 明 者 田仲正敏

大阪市此花区島屋1丁目1番3

号住友電気工業株式会社大阪製 作所内

明 者 大岡明裕 72発

> 大阪市此花区島屋1丁目1番3 号住友電気工業株式会社大阪製 作所内

@発 明 者 佐藤浩二

> 大阪市此花区島屋1丁目1番3 号住友電気工業株式会社大阪製 作所内

人 住友電気工業株式会社 彻出 願

大阪市東区北浜5丁目15番地

人 弁理士 光石士郎 外1名 個代 理

1. 発明の名称

タプレット

#### 2. 特許請求の範囲

- (1) 面板状の座標検出部に筆記具にて文字 , 図 形等を入力するものにおいて、それぞれ加圧 により屈折率が変化する発光偏加圧構造ファ イバと受光側加圧漏洩ファイバとを上下に並 行に配置してファイバ組を作り、このファイ バ組を複数本並列に配置しかつ網目状に二方 向に組合せた上配座標検出部を有することを 特徴とするタブレット。
- (2) 面板状の座標検出部に筆配具にて文字 , 図 形等を入力するものにおいて、それぞれ加圧 により屈折率が変化する発光側加圧漏洩ファ イパと受光側加圧漏視ファイパとを上下に並 行に配置し て フ アイパ組を作り、このフア イバ組を複数本並列に配置しかつ網目状に二 方向に組合せた上記座標検出部を形成する一

方、上記二方向それぞれの発光質加圧構造フ アイバの端末へ光源からの光を偏向制御部で 制御される光デイストリピュータにて偏向し て順に入力したことを特徴とするタブレット。

- (3) 光ディストリビユータを超音波の周波数変 化によつて偏向度が変化する超音波偏向素子 で形成した特許請求の範囲第2項記載のタブ
- (4) 面板状の座標検出部に筆配具にて文字 , 図 形等を入力するものにおいて、それぞれ加圧 により屈折率が変化する発光偏加工漏洩ファ イバと受光側加圧構造ファイバとを上下に並 行に配置してファイバ組を作り、とのファイ 水組を複数本並列に配置しかつ網目状に二方 向に組合せた上記座標検出部を形成する一方、 上記二方向それぞれの発光側加圧構造ファイ スの端末へ光源からの光を偏向制御部で制御 される光ディストリビュータにて偏向して順 に入力し、上配二方向それぞれの受光側加圧 漏洩ファイバの端末を東ねて漏洩した光を受

特開昭56- 21279 (2)

光素子で光電変換し上記偏向制御部による位相と一致させたことを特徴とするタブレット。 3. 祭明の詳細を説明

本発明は筆記具が平面単標のどの位置を書いているかを座標押圧位置から得るタブレットに係り、特に筆記具の種類を問わず利用できかつ 筆記しにくさを解消したものに関する。

能民具ないるタブレンを を記具様ないて静電容量抵抗ないて静電容量抵抗ないで を記しているのででで を記しているのでで をできるのでで をできるので をできるのでで をできるのでで をできるので をできるのでで をできるのでで をできるのでで をできるので をできるのでで をできるので をできるのでで をできるのでで をできるのでで をできるのでで をできるのでで をできるのでで をできるのでで をできるのでで をできるのでで をできるので をできるのでで をできるのでで をできるのでで をできるのでで をできるのでで をできるのでで をできるのでで をできるので をできるのでで をできるのでで をできるのでで をできるのででもる。

しかし、いずれの方式のタブレットにしても 従来のタブレットでは、電波を発射したり電位

(3)

により屈折率が変化する発光側加圧漏洩ファイベと受光側加圧漏洩ファイベとを上下に並行に配置してファイベ組を作り、 このファイバ組を複数本並列に配置しかつ網目状に二方向に組合せた上記座標検出部を有することを 特徴とする。

- (2) 面板状の座標検出部に集配具にて文字,図形等を入力するものにかいて、それぞれ加圧により屈折率が変化する発光側加圧構造ファイバとを上下に並行に配置してファイバをを上でして配置しなったとので、組をを使出部を形成はあった。 上記二方向それぞれの光を個向制御で制御される光ディストリビュータにて偏向して順に入力したとを特徴とする。
- (3) 光ディストリビュータを超音波の周波数変化によつて偏向度が変化する超音波偏向案子で形成することを特徴とする。

を検出する特殊なペンが必要であり、またこのペンにはコードがついているため操作上の制約があり、さらにペンが座標検出面上に接触しているときと空間に存在するときと区別するためにペン先にマイクロスイッチを備えてお飲いため一旦ペンをになる必要がありとのONのため一旦ペンを押え込まねばならずいわゆるスイッチストロークを深くする必要があり自然な難記ができずに書きにくいなどの欠点が存在する。

そこで、本発明は上述の欠点に鑑み筆配具として特殊なペンは用いずいわゆる通常の鉛筆とかポールペン等の筆配具を利用でき、よったによる操作上の制約もなく、さらに自然に筆配することができるタブレットの提供を目的とし、座標検出面に光を漏洩するファイバを用いて光の漏洩を検出するという新規な着想に基づき発明されたものである。

かかる目的を達成するため本発明としては、

(1) 面板状の座標検出部に奪配具にて文字,図 形等を入力するものにおいて、それぞれ加圧

(4)

(4) 面板状の野標検出部に無配具になって、 一般では、できる。 一般できる。 一般で

ここで、図を参照しつつ本発明の実施例を説明する。第1回は全体の概略図であつて、光パルス送出部1,座標検出部2,受光部3,座標出力部4が主なブロックである。とのうち、光パルス送出部1は後述する座標検出部2の発光側加圧漏洩ファイバに光パルスを送出する部分

(5)

であり、第2図の如く光源1a,光デイストリ ピュータ1 b , 偏向制御部1 c から構成されて いる。光板1aは常時点燈状態で光デイストリ ピュータ1 pに入射され、この光デイストリビ ユータ1bでは、偏向制御部1cによる制御値 男にて光瀬1aからの光の偏向度が変えられる。 そして、光デイストリビユータ1bからの光は 円弧状に配列された発光側加圧漏洩ファイバの 端末に順に入力されるととになる。光デイスト リビュータ10としては超音波偏向素子による のが適当で、との超音被偏向素子は光に超音波 をかけると光が曲がることを利用しており、光 の曲がり具合は超音波周波数の変化によるので ある。したがつて、たとえば超音波偏向案子に 偏向制御部1cからのとぎり波状の周波数制御 信号を加えて超音波の周波数を次第に変えてや ると超音波偏向案子からの光の偏向度が次第に 変化し光は発光側加圧偏視ファイバの端末を走 香することになる。そして、この場合発光側加 圧漏洩ファイバの端末に入力される光は光パル

(7)

部示すように4層構造になつており、受光側加 圧漏視ファイバ2aの下に並行に発光側加圧漏 洩ファイバ 2 b が配置されてファイバ組 2 c が 作られ、とのファイバ組2cを多数本並列に配 置しかつ x 軸方向および y 軸方向の二方向に組 合せてある。との場合、二方向は又軸方同とか Y 軸方向のような互いに直交する方向でなくた とえば斜め方向でも差支えなく網目状の二方向 の配置になつていればよい。また、これらファ イバ組2 c の二層構造上には光速輸シート2 d が配置されている。ファイバ組2cは受光鋼加 圧漏視ファイパ2aと発光側加圧漏機ファイバ 2 bとを一本ずつ並列に合わせるようにしても よいが、第3図に示す Y 軸方向のファイバ組2c のように受光師加圧漏洩ファイバ2aと発光側 加圧偏視ファイバ2bとを交互にいわゆる千鳥 是状に配列すべく2本以上からなるファイバ組 2cとしてもよい。この場合には、ファイベど りしの接触部分が多くなつて構想の効率が好通 となる。また、配列に際しては発光側加圧漏機

スとなる。

ついて、座標検出部2につき説明する。との 面板状の座標検出部2は主に発光側加圧漏洩フ アイバと受光側加圧漏機ファイバにより構成さ れている。この場合、発光側加圧漏洩ファイバ は発光側すなわち光パルス送出部1と光学的に 接続され受光側加圧漏機ファイバは受光側する わち詳細に後述する受光部3と光学的に接続さ れており、両者共加圧偏復ファイバに変りはな い。との加圧漏洩ファイバはたとえば光ファイ パのクラッドがチタン酸パリウム(BaTiOa)な どの圧力によつて密度が変わり屈折率の異なる 材料から形成され、コア内を金反射する光を外 部に漏視させる性質の光ファイバである。さら に、詳しく述べると加圧備視フアイバはクラツ ドの誘電率が圧力によつて変化することによる 漏洩率の増加およびクラッド厚の変化による結 合増加効果を有効に利用できる光ファイバでも

さて、この座標検出部2としては第3凶に一

(8)

ファイバ2 b どうしを必要本数並べておき同様 に並列に配置した受光側加圧漏視ファイバ2 a を重ね合わせてもよい。発光側加圧漏視ファイ パ2 b と受光側加圧漏視ファイバ2 a との関を 接着剤とか他の介在物の充壌によつて風折率の 小さい空気層を無くすようにすれば漏視の効率 化が図れる。

受光部3においては Xemis向, Yemis向それぞれ に受光側加圧満視ファイバ2aが一括して東ね。

(80)

特開昭56- 21279 (4)

られており、漏洩してきた光パルスを受光泵子 にて光電変換し筆記具による加圧の有無すなわ ち漏洩光パルスの有無を 2 飯化するものである。

受光部3からの2値化された電気信号は座標出力部4に入力され、この座標出力部4では前記2値化信号のうちの漏洩を示す信号が光ルス送出部1の傷向制御部1cからのいわゆる光を傷向して発光側加圧漏洩ファイバ2bの端末を走査するための信号のどの時期のものであるかを検知し換言すれば両信号の位相の一数をとり、加圧点のェ・ュ座標を決定して出力するものである。

とうして、受光側加圧漏洩ファイバ2 a と発 光側加圧漏洩ファイバ2 b とによる重量並列 状配置の座標を中心として、光を偏向走査して 光パルスを入力するとともに編練光パルスを 力して位相を一致させて、加圧点のエ・エ座標 を決定できる。後配になるが、加圧点はなる く小面積で単一のファイバを加圧する方が良い けれども、二本以上のファイバを加圧して漏洩

(1)

具と用紙への記入によりハードコピー装置は不 必要でシステムが組めるなど多大な効果を奏す る。

## 4. 図面の簡単な説明

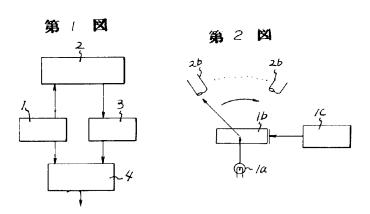
第1図は本発明のタブレットの一例を示すブロック図、第2図は光パルス送出部のブロック図、第3図は座標検出部の部分簡略断面図である。

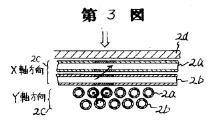
図面中、

- 11は光源、
- 1 b は光デイストリピユータ、
- 1 c は偏向制御部、
- 2 は座標検出部、
- 2 a は受光何加圧構改ファイバ、
- 2 b は発光側加圧漏機ファイバ、
- 2 c はファイバ組である。

させても環境の程度によりたとえば後から環境 光パルスによる2値信号を演算して最適なエエ 座標EXX定することもできる。因に光ファイバは 200 pmの径のものが存在しこのものを使用する と \*00 pmの分解能が得られ高精度の座標がとれ るが、上記の演算処理を加えた場合非常に高精 度を得ることができる。

(12)





(L3)

## (19) 日本国特許庁 (JP)

## ① 特許出願公開

# ⑫ 公開特許公報 (A)

昭56—21279

50Int. Cl.3 G 06 K 11/06 G 06 F 3/03 識別記号

广内整理番号 7622 - 5 B2116-5B

函公開 昭和56年(1981)2月27日 発明の数 審査請求 未請求

(全 4 頁)

64タブレツト

②特

昭54-96730

22出 願 昭54(1979) 7 月31日

72発 明 者 一色功雄

> 大阪市此花区島屋1丁目1番3 号住友電気工業株式会社大阪製

作所内

72 発 明 老 坂本福馬

> 大阪市此花区島屋1丁目1番3 号住友電気工業株式会社大阪製 作所内

72)発 明 者 田仲正敏

大阪市此花区島屋1丁目1番3

号住友電気工業株式会社大阪製 作所内

明 者 大岡明裕 72発

> 大阪市此花区島屋1丁目1番3 号住友電気工業株式会社大阪製 作所内

@発 明 者 佐藤浩二

> 大阪市此花区島屋1丁目1番3 号住友電気工業株式会社大阪製 作所内

人 住友電気工業株式会社 彻出 願

大阪市東区北浜5丁目15番地

人 弁理士 光石士郎 外1名 個代 理

1. 発明の名称

タプレット

#### 2. 特許請求の範囲

- (1) 面板状の座標検出部に筆記具にて文字,図 形等を入力するものにおいて、それぞれ加圧 により屈折率が変化する発光偏加圧構造ファ イバと受光側加圧漏洩ファイバとを上下に並 行に配置してファイバ組を作り、このファイ バ組を複数本並列に配置しかつ網目状に二方 向に組合せた上配座標検出部を有することを 特徴とするタブレット。
- (2) 面板状の座標検出部に筆配具にて文字 , 図 形等を入力するものにおいて、それぞれ加圧 により屈折率が変化する発光側加圧漏洩ファ イパと受光側加圧漏視ファイパとを上下に並 行に配置し て フ アイパ組を作り、このフア イバ組を複数本並列に配置しかつ網目状に二 方向に組合せた上記座標検出部を形成する一

方、上記二方向それぞれの発光質加圧構造フ アイバの端末へ光源からの光を偏向制御部で 制御される光デイストリピュータにて偏向し て順に入力したことを特徴とするタブレット。

- (3) 光ディストリビユータを超音波の周波数変 化によつて偏向度が変化する超音波偏向素子 で形成した特許請求の範囲第2項記載のタブ
- (4) 面板状の座標検出部に筆配具にて文字 , 図 形等を入力するものにおいて、それぞれ加圧 により屈折率が変化する発光偏加工漏洩ファ イバと受光側加圧構造ファイバとを上下に並 行に配置してファイバ組を作り、とのファイ 水組を複数本並列に配置しかつ網目状に二方 向に組合せた上記座標検出部を形成する一方、 上記二方向それぞれの発光側加圧構造ファイ スの端末へ光源からの光を偏向制御部で制御 される光ディストリビュータにて偏向して順 に入力し、上配二方向それぞれの受光側加圧 漏洩ファイバの端末を東ねて漏洩した光を受

特開昭56- 21279 (2)

光素子で光電変換し上記偏向制御部による位相と一致させたことを特徴とするタブレット。 3. 祭明の詳細を説明

本発明は筆記具が平面単標のどの位置を書いているかを座標押圧位置から得るタブレットに係り、特に筆記具の種類を問わず利用できかつ 筆記しにくさを解消したものに関する。

能民具ないるタブレンを を記具様ないて静電容量抵抗ないて静電容量抵抗ないで を記しているのででで を記しているのでで をできるのでで をできるので をできるのでで をできるのでで をできるので をできるのでで をできるのでで をできるのでで をできるので をできるのでで をできるので をできるのでで をできるのでで をできるのでで をできるのでで をできるのでで をできるのでで をできるのでで をできるのでで をできるのでで をできるので をできるのでで をできるのでで をできるのでで をできるのでで をできるのでで をできるのでで をできるのでで をできるので をできるのでで をできるのでで をできるのでで をできるのででもる。

しかし、いずれの方式のタブレットにしても 従来のタブレットでは、電波を発射したり電位

(3)

により屈折率が変化する発光側加圧漏洩ファイベと受光側加圧漏洩ファイベとを上下に並行に配置してファイベ組を作り、 このファイバ組を複数本並列に配置しかつ網目状に二方向に組合せた上記座標検出部を有することを 特徴とする。

- (2) 面板状の座標検出部に集配具にて文字,図形等を入力するものにかいて、それぞれ加圧により屈折率が変化する発光側加圧構造ファイバとを上下に並行に配置してファイバをを上でして配置しなったとので、組をを使出部を形成はあった。 上記二方向それぞれの光を個向制御で制御される光ディストリビュータにて偏向して順に入力したとを特徴とする。
- (3) 光ディストリビュータを超音波の周波数変化によつて偏向度が変化する超音波偏向案子で形成することを特徴とする。

を検出する特殊なペンが必要であり、またこのペンにはコードがついているため操作上の制約があり、さらにペンが座標検出面上に接触しているときと空間に存在するときと区別するためにペン先にマイクロスイッチを備えてお飲いため一旦ペンをになる必要がありとのONのため一旦ペンを押え込まねばならずいわゆるスイッチストロークを深くする必要があり自然な難記ができずに書きにくいなどの欠点が存在する。

そこで、本発明は上述の欠点に鑑み筆配具として特殊なペンは用いずいわゆる通常の鉛筆とかポールペン等の筆配具を利用でき、よったによる操作上の制約もなく、さらに自然に筆配することができるタブレットの提供を目的とし、座標検出面に光を漏洩するファイバを用いて光の漏洩を検出するという新規な着想に基づき発明されたものである。

かかる目的を達成するため本発明としては、

(1) 面板状の座標検出部に奪配具にて文字,図 形等を入力するものにおいて、それぞれ加圧

(4)

(4) 面板状の野標検出部に無配具になって、 一般では、できる。 一般できる。 一般で

ここで、図を参照しつつ本発明の実施例を説明する。第1回は全体の概略図であつて、光パルス送出部1,座標検出部2,受光部3,座標出力部4が主なブロックである。とのうち、光パルス送出部1は後述する座標検出部2の発光側加圧漏洩ファイバに光パルスを送出する部分

(5)

であり、第2図の如く光源1a,光デイストリ ピュータ1 b , 偏向制御部1 c から構成されて いる。光板1aは常時点燈状態で光デイストリ ピュータ1 pに入射され、この光デイストリビ ユータ1bでは、偏向制御部1cによる制御値 男にて光瀬1aからの光の偏向度が変えられる。 そして、光デイストリビユータ1bからの光は 円弧状に配列された発光側加圧漏視ファイバの 端末に順に入力されるととになる。光デイスト リビュータ10としては超音波偏向素子による のが適当で、との超音被偏向素子は光に超音波 をかけると光が曲がることを利用しており、光 の曲がり具合は超音波周波数の変化によるので ある。したがつて、たとえば超音波偏向案子に 偏向制御部1cからのとぎり波状の周波数制御 信号を加えて超音波の周波数を次第に変えてや ると超音波偏向案子からの光の偏向度が次第に 変化し光は発光側加圧偏視ファイバの端末を走 香することになる。そして、この場合発光側加 圧漏洩ファイバの端末に入力される光は光パル

(7)

部示すように4層構造になつており、受光側加 圧漏視ファイバ2aの下に並行に発光側加圧漏 洩ファイバ 2 b が配置されてファイバ組 2 c が 作られ、とのファイバ組2cを多数本並列に配 置しかつ x 軸方向および y 軸方向の二方向に組 合せてある。との場合、二方向は又軸方同とか Y 軸方向のような互いに直交する方向でなくた とえば斜め方向でも差支えなく網目状の二方向 の配置になつていればよい。また、これらファ イバ組2 c の二層構造上には光速輸シート2 d が配置されている。ファイバ組2cは受光鋼加 圧漏視ファイパ2aと発光側加圧漏機ファイバ 2 bとを一本ずつ並列に合わせるようにしても よいが、第3図に示す Y 軸方向のファイバ組2c のように受光師加圧漏洩ファイバ2aと発光側 加圧偏視ファイバ2bとを交互にいわゆる千鳥 是状に配列すべく2本以上からなるファイバ組 2cとしてもよい。この場合には、ファイベど りしの接触部分が多くなつて構想の効率が好通 となる。また、配列に際しては発光側加圧漏機

スとなる。

ついて、座標検出部2につき説明する。との 面板状の座標検出部2は主に発光側加圧漏洩フ アイバと受光側加圧漏機ファイバにより構成さ れている。この場合、発光側加圧漏洩ファイバ は発光側すなわち光パルス送出部1と光学的に 接続され受光側加圧漏機ファイバは受光側する わち詳細に後述する受光部3と光学的に接続さ れており、両者共加圧偏復ファイバに変りはな い。との加圧漏洩ファイバはたとえば光ファイ パのクラッドがチタン酸パリウム(BaTiOa)な どの圧力によつて密度が変わり屈折率の異なる 材料から形成され、コア内を金反射する光を外 部に漏視させる性質の光ファイバである。さら に、詳しく述べると加圧備視フアイバはクラツ ドの誘電率が圧力によつて変化することによる 漏洩率の増加およびクラッド厚の変化による結 合増加効果を有効に利用できる光ファイバでも

さて、この座標検出部2としては第3凶に一

(8)

ファイバ2 b どうしを必要本数並べておき同様 に並列に配置した受光側加圧漏視ファイバ2 a を重ね合わせてもよい。発光側加圧漏視ファイ パ2 b と受光側加圧漏視ファイバ2 a との関を 接着剤とか他の介在物の充壌によつて風折率の 小さい空気層を無くすようにすれば漏視の効率 化が図れる。

受光部3においては Xemis向, Yemis向それぞれ に受光側加圧満視ファイバ2aが一括して東ね。

(80)

特開昭56- 21279 (4)

られており、漏洩してきた光パルスを受光泵子 にて光電変換し筆記具による加圧の有無すなわ ち漏洩光パルスの有無を 2 飯化するものである。

受光部3からの2値化された電気信号は座標出力部4に入力され、この座標出力部4では前記2値化信号のうちの漏洩を示す信号が光ルス送出部1の傷向制御部1cからのいわゆる光を傷向して発光側加圧漏洩ファイバ2bの端末を走査するための信号のどの時期のものであるかを検知し換言すれば両信号の位相の一数をとり、加圧点のェ・ュ座標を決定して出力するものである。

とりして、受光側加圧漏洩ファイバ2 a と発 光側加圧漏洩ファイバ2 b とによる重量並列板 状配置の座標を中心として、光を偏向走査して 光パルスを入力するとともに編練光パルスを 力して位相を一致させて、加圧点のエ・エ座標 を決定できる。後配になるが、加圧点はなる く小面積で単一のファイバを加圧する方が良い けれども、二本以上のファイバを加圧して漏洩

(1)

具と用紙への記入によりハードコピー装置は不必要でシステムが組めるなど多大な効果を要する。

#### 4. 図面の簡単な説明

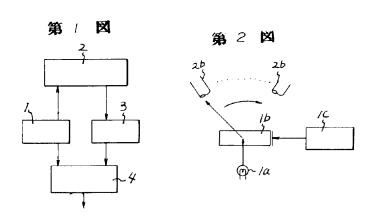
第1図は本発明のタブレットの一例を示すブロック図、第2図は光パルス送出部のブロック図、第3図は座標検出部の部分簡略断面図である。

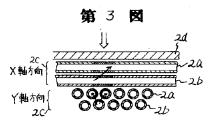
図面中、

- 11は光源、
- 1 b は光デイストリピュータ、
- 1 c は偏向制御部、
- 2 は座標検出部、
- 2 a は受光何加圧漏洩ファイバ、
- 2 вは発光側加圧漏洩ファイバ、
- 2 c はファイバ組である。

させても環境の程度によりたとえば後から環境 光パルスによる2値信号を演算して最適なエエ 座標EXX定することもできる。因に光ファイバは 200 pmの径のものが存在しこのものを使用する と \*00 pmの分解能が得られ高精度の座標がとれ るが、上記の演算処理を加えた場合非常に高精 度を得ることができる。

(12)





(L3)